

平成10年度研究開発助成テーマ等一覧表

番号	研究開発助成テーマ	助成金交付対象者		
		応募時所属	職名	氏名
1	ビスチオケテン類を用いた新規共役高分子の合成	京都大学大学院 工学研究科 高分子化学専攻	助手	中 建介
2	圧力誘起相転移を用いた高分子超格子構造の創成	京都大学大学院 工学研究科 高分子化学専攻	助手	竹中 幹人
3	励起活性種を用いた機能性シリコン量子界面形成用窒化シリコン系極薄膜の製作	京都工芸繊維 大学工芸学部 電子情報工学科	助教授	吉本 昌広
4	透光性グラニューラー磁性薄膜材料の作製と磁気光学的性質	京都大学大学院 工学研究科 材料化学専攻	助手	田中 勝久
5	不純物がP Z T薄膜に与える影響と高純度P Z T作製およびその評価	姫路工業大学 工学部 電気工学科	助手	藤沢 浩訓
6	無機及び有機高分子のハイブリダイゼーションを利用したゾルーゲルセラミックコーティング膜の厚膜化技術の開発	関西大学工学部 材料工学科	助教授	幸塚 広光
7	導電性高分子を用いた発光素子パターンニングに関する研究	姫路工業大学 工学部 電気工学科	助手	多田 和也
8	Cu-Co超積層材料の磁気抵抗に及ぼすCo相の分布形態の影響	(財)応用科学研究所	研究員	間崎 直子